# 4-2 光学谐振腔谐振频率和激光纵模

## 4.1.1 光学谐振腔谐振频率和激光纵模

问题 Ne原子的0.6328 μm谱线的频率宽度为

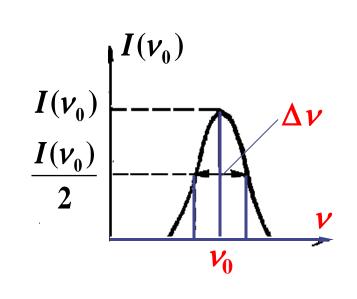
$$\Delta \nu \approx 1.3 \times 10^{9} \,\mathrm{Hz}$$

$$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{0.6328 \times 10^{-6}} \approx 5 \times 10^{14} \, Hz$$

$$I(v_0)$$

$$I(v_0)$$

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{1.3?10^9}{5?10^{14}} = 3?10^{-5}$$



而为什么He—Ne激光器输出激光的

$$\frac{\Delta \nu}{\nu}$$
 会小到 $10^{-15}$ 呢?

### 一. 谐振条件和驻波条件

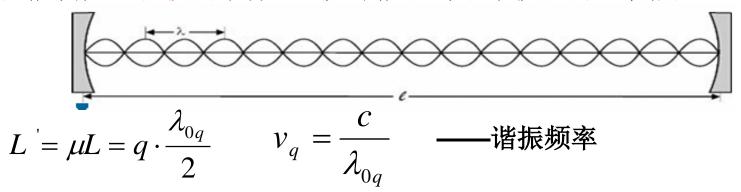
在腔内要形成稳定的振荡,要求光波要因干涉而得到加强。

相长干涉条件 (波从某一点出发,经腔内往返一周再回到原来位置时,应与初始出发波<u>同相</u>)

(1) 光波在腔内往返一周的总相移应等于2π的整数倍,即只有某些特定 频率的光才能满足<mark>谐振条件</mark>

$$2\delta\Phi = 2q\pi$$
  $q = 1,2,3,\cdots$ 

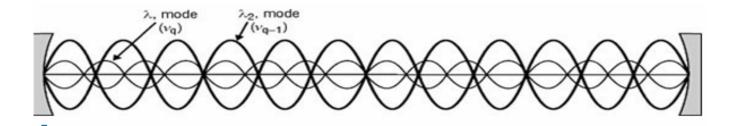
(2). 腔内产生驻波的条件 \*(光学腔长等于半波长的整数倍)



其它波长(频率)都被**相消干涉**所淘汰,只有  $\lambda_{0q}$  ( $\nu_{0q}$ )才能产生振荡,可通过改变L来选择  $\lambda_{0q}$  ( $\nu_{0q}$ )故称为<mark>选频</mark>。

从能量重新分布的角度来考虑, $v_{0q}$  的能量被加强了,其他频率的被减弱了。

- 二、 纵模(纵向的稳定场分布)
- (1) 激光的纵模(轴模): 由整数q所表征的腔内纵向稳定场分布
  - (2). 纵模序数:整数q称为纵模的序数



每个q值对应一个驻波

$$\left. \begin{array}{l}
\delta \Phi = -kL + \Delta \phi \\
2\delta \Phi = 2q\pi \\
k = 2\pi \mu v/c
\end{array} \right\} \Rightarrow v_{mnq} = \frac{qc}{2\mu L} + \frac{c}{2\pi \mu L} \Delta \phi_{mn} \approx \frac{qc}{2\mu L} \\
v_{mnq} = \frac{qc}{2\mu L}$$
(4-16)

$$v_{mnq} = \frac{qc}{2\mu L} \tag{4-16}$$

q阶纵模频率可以表达为: 
$$v_q = q \cdot \frac{C}{2\mu L}$$

基纵模的频率可以表达为:  $v_1 = \frac{C}{2\mu L}$ 

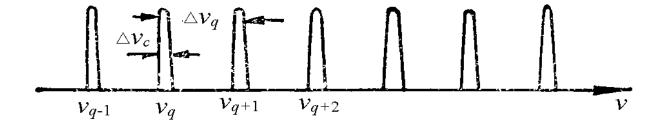
谐振腔内q阶纵模的频率为基纵模频率的整数倍(q倍)

### 三. 纵模频率间隔

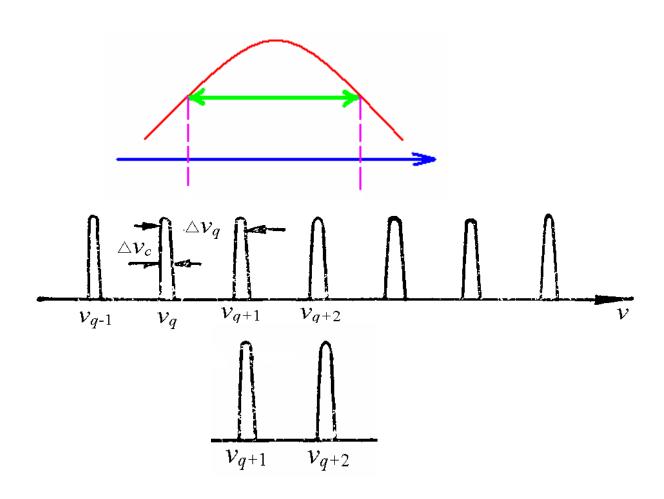
(1) 腔内两个相邻纵模频率之差称为纵模的频率间隔

$$v_{mnq} = \frac{qc}{2\mu L} + \frac{c}{2\pi\mu L} \Delta\phi_{mn} \Longrightarrow \Delta v_q = v_{q+1} - v_q = \frac{c}{2\mu L}$$

(a) 频率梳——纵模等距排列 \*(在频率空间)



# 四、激光器中出现的纵模数



### 五. 选纵模

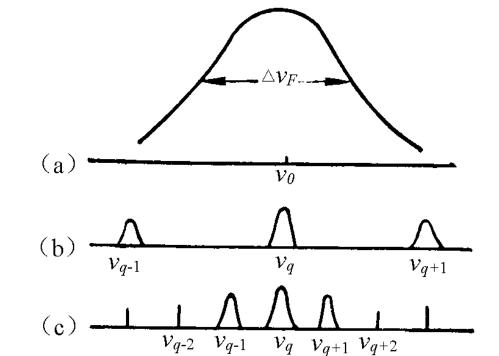
- 1. 确定可起振纵模数目 q的因素
- (1)荧光线宽 \*(自发发射线宽): $\Delta \nu_F$ 大则q

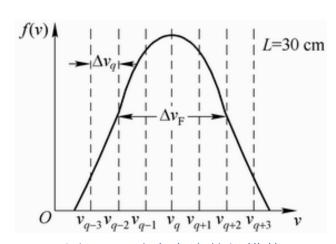
大

:\*(只有)满足

$$\nu_0 - \frac{1}{2} \Delta \nu_F < \nu_q < \nu_0 + \frac{1}{2} \Delta \nu_F$$

的纵模  $V_q$  才能起振



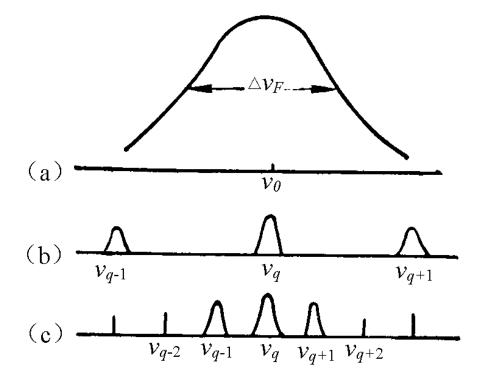


图(3-4) 腔中允许的纵模数

(2)腔长: L越大则 q越大

riangle  $\Delta \nu_q \propto \frac{1}{L} * (, L 大则 \Delta \nu_q \land, \Delta \nu_F$  内可容更多个纵模)

例: L=30cm,  $\triangle v_q=5\times10^8$ Hz, 其中只有三个频率在原子  $0.6328\mu m$ 线宽  $\triangle v$ 范围内,所以激光器输出三个频率, 称三纵模.(多纵模激光器)



例:L=10cm 的 $H_e$ — $N_e$  激光器中满足(3-16)的频率很多,

但形成激光的只有其中之一,称为单模

例:有一个谐振腔, 腔长L=1m, 求在1500MH z 的范围内所包含的纵模个数。

解: 谐振腔相邻两个本征纵模之间的频率间隔为

$$\Delta v_q = \frac{C}{2\mu L}$$
 设折射率 $\mu$ =1,则

$$\Delta v_q = \frac{C}{2\mu L} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1} = 1.5 \times 10^8 \, Hz$$

在  $\Delta v_q$  范围内所包含的纵模个数:

$$m = \frac{\Delta v_F}{\Delta v_a} = \frac{1500 \times 10^6}{1.5 \times 10^8} = 10$$
 谐振腔可能包含的纵模个数为**11**

例: 腔长均为1m的气体激光器, n=1

a、 $CO_210.6\mu m$ 激光,谱线宽度(线型函数) $\Delta \nu_D \approx 10^8 Hz$ 其纵模间隔为:

$$\Delta \nu_q = \frac{c}{2nL} = 1.5 \times 10^8 Hz > \Delta \nu_D \qquad 单纵模输出$$

b、 $Ar^+$ 离子激光器514.5nm谱线, $\Delta v_D = 6.0 \times 10^8 Hz$  其纵模间隔为:

$$\Delta v_q = 1.5 \times 10^8 Hz < \Delta v_D$$
多纵模激光器 
$$\frac{\Delta v_D}{\Delta v_q} = 4$$
可以输出4个频率的光波

# 影响激光器纵模个数的因素:

- (1) 与谱线宽度 $\Delta v$ 有关, $\Delta v_D$ 越大,可能出现的纵模个数越多
- (2) 与激光器腔长有关

$$\Delta v_q = \frac{c}{2nL}$$
显然 $L$ 越大 $\Delta v_q$ 越小,纵模个数越多

(3) 增益系数要大于阈值 $G(v) > G_t$ 

# 结论

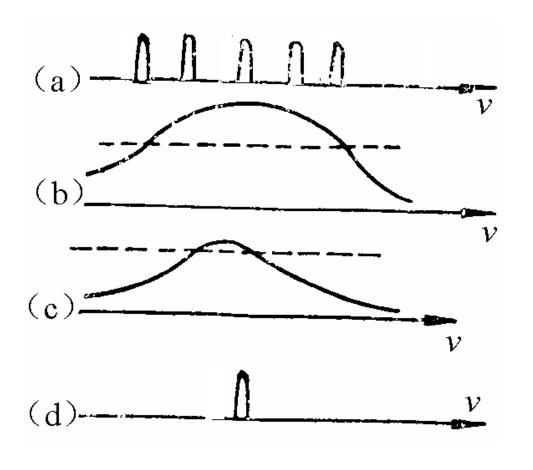
◆形成激光振荡的条件:

1. 满足谐振条件 
$$v_q = q \cdot \frac{c}{2\mu L}$$

- 2. 满足阈值条件  $G \ge a_{\dot{e}}$
- 3. 落在工作物质原子荧光线宽范围内的频率成分

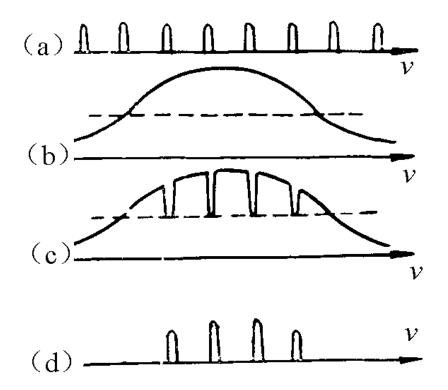
## 六. 工作物质饱和效应的影响

### 1. 均匀增宽工作物质



- (a) 腔中的频率梳
- (b) 均匀展宽谱线v<sub>o</sub>附近 达到振荡阈值
- (c) 随着振荡加强,发生增益饱和现象,整个增益曲线下降
- (d) 单纵模形式运转

### 2. 非均匀增宽介质



- (a) 腔中的频率梳
- (b) 非均匀展宽谱线
- (c) 满足 $v_q = q \cdot \frac{c}{2\mu L}$  及阈值条件的纵模 在增益曲线上"烧孔"
- (d) 频率振荡

四、均匀加宽谱线的模式竞争 (1) 单纵模振荡 当L足够小, $\Delta v_a$ 足够大,使得只有 一个纵模频率 $v_a$ 落在 $\Delta v_H$ 范围内, 并且增益 $G>G_{t}$ 。 当 $\upsilon_{a}$ 的光强不断增 加时,导致增益曲线不断下压,最 终使得 $v_a$ 的增益G正好等于 $G_t$ ,就建 立了一个稳定状态,实现单纵模输 出,激光的单色性好。

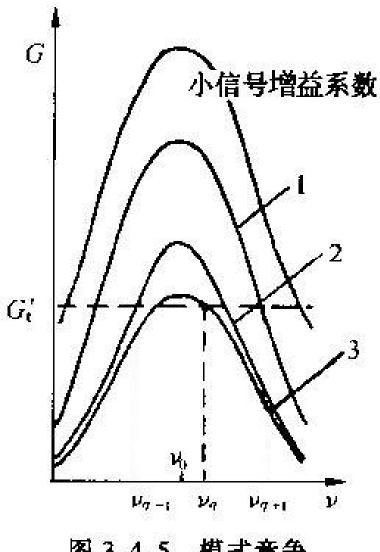


图 3-4-5

### (2) 多纵模的模式竞争

在小信号情况下, $\upsilon_{q-1}$ 、 $\upsilon_q$ 、 $\upsilon_{q+1}$ 均 有增益。由于光强/增大,出现增益 饱和现象,增益曲线下降。谱线 $v_{a-1}$ 、  $v_{a}$ 、 $v_{a+1}$ 的增益也随之下降。当光强 增大到 $I \geq I_1$ 时,增益 $G(v_{a+1}) \leq G_t$ ,普 线 $v_{a+1}$ 消失。此时谱线 $v_{a-1}$ 和 $v_a$ 仍有 增益。光强继续增大, 当光强增大到  $I \geq I_2$ 时, $G(v_{q-1}) \leq G_t$ ,谱线 $v_{q-1}$ 消失。 最后,光强稳定在 $I = I_3$ , $G(v_a) = G_t$ , 最后仅存 $v_a$ 模。

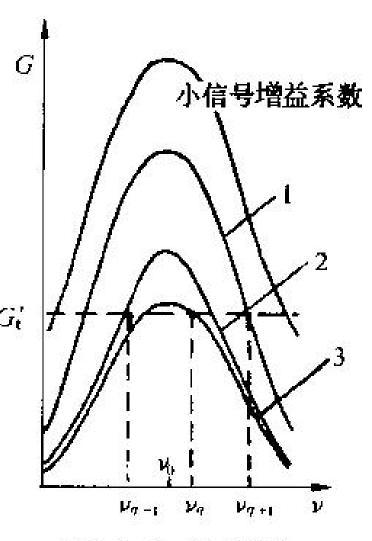


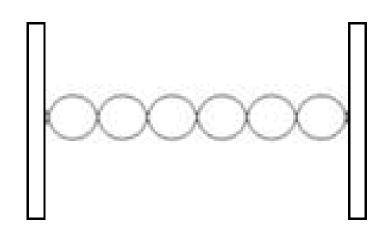
图 3-4-5 模式竞争

模式竞争:通过饱和效应,使某一模式逐渐把其他模式抑制下去,最后只剩下一个纵模维持振荡的现象,称之为模式竞争。

空间烧孔效应:由于驻波场而造成的增益在空间分布不均匀的现象。

原因:由于模式竞争而产生的单纵模v<sub>0</sub>是以驻波的形式沿轴向分布,驻波的波腹表示光强最大值,而波节表示光强的最小值。光强最大值所在的空间位置,有较多的光子参与受激辐射过程,使得该处的反转粒子数浓度以及增益系数变小。

相反,在波节处反转粒子数浓度及增益系数是腔中最大值。如果腔内除单纵模v<sub>0</sub>以外,还有其他一些频率的光波在反射镜之间来回传播,形成驻波,且v<sub>0</sub>的波节点恰与某个频率v<sub>0</sub>'驻波的波腹点重合,则v<sub>0</sub>'的光波可能获得较大增益,形成激光。这种振荡一般较弱,且可能形成多个。



#### 二、激光频率的漂移

根据谐振条件纵模序数为q的频率

$$\upsilon_q = \frac{qc}{2nL}$$

当温度升高时,激光器腔长变长,频率 $v_q$ 降低。在 $T_1$ 温度时,线型函数g(v)的中心频率为 $v_q$ ,当温度上升到 $T_2$ 时,腔长变长,频率 $v_q$ 降低,但仍在谱线宽度内。当温度升为 $T_3$ 时, $v_q$ 移到谱线宽度之外,而 $v_{q+1}$ 降到谱线宽度以内,并与温度 $T_1$ 时 $v_q$ 相同。

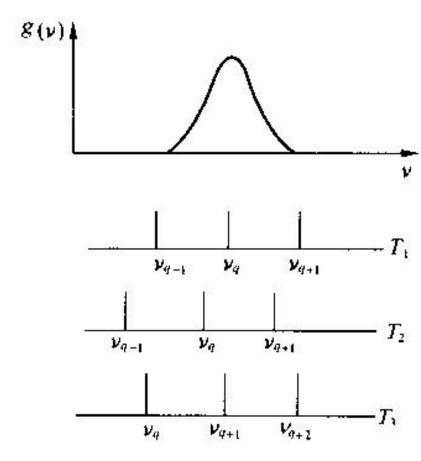


图 3-4-3 頻率漂移(T3>T2>T1)